本研究採用固體滲鉻法在 Fe-30.6Mmg.8AI-0.9C 的合金鋼試片表面披覆生 成碳化鉻等含鉻質之硬質層,滲鉻試片以輝光放電儀進行滲鉻縱深之定量分析; X 光繞射分析試驗來分析鉻質硬層的成份。以 25 ,3.5wt%氯化鈉水溶液的電 化學測試來鑑定鉻質硬層的常溫抗蝕性,877 的 10 % NaCl與 90 % Na₂SO4 混合 熔融鹽之高溫熱腐蝕試驗來判斷含鉻硬質層的高溫抗氧化性質。利用 Knoop 微 小硬度機量測其表面硬質層微硬度值,刮痕試驗機來量測鉻質硬層的臨界荷重, 壓痕破裂實驗機來量測鉻質硬層的彈性係數等關鍵機械性質。

由試驗結果發現,於1000,4hr 固體滲銘處理的試片表面生成厚度11.66±2.70µm之(Fe,Cr)₂N_{1-x}、Cr₂₃C₆與Cr₇C₃碳化銘層。整體而言,固體滲銘處理使 得鐵錳鋁合金鋼基材的抗蝕性顯著提高,在25,3.5wt%氯化鈉水溶液有極優 良的抗蝕性。滲銘層之微硬度極高,達到HK 3414(5gf),主要係由Cr₇C₃碳化 鉻層提供,該試片以ICT 測得之彈性係數為473.9GPa,由刮痕試驗結果顯示滲 鉻試片承受38N以上荷重才開始產生薄膜破片,洛氏C壓痕試驗測量之附著強 度品質為HF1,由以上數據可以判斷在鐵錳鋁合金鋼表面進行滲銘處理能極有效 的提升其抗蝕性與關鍵機械性質。 本研究承蒙國科會計畫 NSC 89-2626-E-236-006 經費補助,以及本校機械工 程系 李志偉老師之指導。在這次研究專題當中,我們這組學到鐵錳鋁合金鋼的 金屬分析和相關製程,同時也感謝國立清華大學材料工程系杜正恭教授及國立台 灣科技大學機械工程系王朝正教授協助研究,特此致謝。

摘要	ŧ	i
致譈	ŧ	ii
目錡	₹	iii
圖表	索引	iv
-`	前言	1
二、	理論	探討2
	2-1,	滲鉻處理2
	2-2、	截面輝光放電 (GDS) 分析3
	2-3、	ICT 壓痕破裂試驗原理4
Ξ、	實驗	步驟7
	3-1、	試片備製7
	3-2、	滲鉻試驗7
	3-3、	電化學試驗7
	3-4、	熱腐蝕試驗8
	3-5、	X 光繞射分析試驗8
	3-6,	ICT 試驗步驟8
	3-7、	刮痕試驗步驟8
	3-8,	微硬度試驗步驟9
	3-9、	HRC 壓痕試驗步驟9
四、	結果	與討論10
	4-1、	滲鉻組織結果10
	4-2、	電化學試驗結果12
	4-3、	熱腐蝕試驗結果15
	4-4、	刮痕實驗資料21
	4-5、	微硬度 HK 實驗結果22
	4-6、	ICT 實驗結果
	4-7、	HRC 試驗結果23
五、	結論	
六、	參考	文獻
七、	附錄	

目 錄

啚	1、	輝光放電儀 GDS4
圕	2、	測量硬度過程的壓痕深度變化5
圕	3、	測量硬度時荷重與變形曲線圖形5
啚	4、	測量硬度時的荷重與變形曲線圖形6
啚	5、	ICT 壓痕破裂試驗機示意圖6
啚	6、	固體滲鉻裝置圖7
啚	7、	刮痕試驗機設備圖9
啚	8、	鐵錳鋁合金鋼於 1000 滲鉻 4 小時的截面滲鉻層二次電子影像10
啚	9.鍏	截鋁合金鋼滲鉻表層與表層下 5 µ m 深度滲鉻層之 X 光繞射圖10
啚	1Q	鐵錳鋁合金鋼滲鉻表層的(a)表面層二次電子影像及(b)鋁(c)氧之 X 光元素
		分佈分析圖11
啚	11、	鐵錳鋁合金鋼未滲鉻基材與滲鉻處理試片於 25), 3.5 % NaCl 水溶液之
		動電位極化曲線12
啚	12、	鐵錳鋁合金鋼滲鉻表層經過 25 , 3.5 % NaCl 水溶液動電位極化測試的
		(a)表面層二次電子影像及(b)鉻,(c)鋁之X光元素分佈分析圖13
啚	13、	鐵錳鋁合金鋼滲鉻表層經過 25 , 3.5 % NaCl 水溶液動電位極化測試的
		(a)表面破孔二次電子影像及(b)鋁, (c)氧之 X 光元素分佈分析圖14
啚	14,	鐵錳鋁合金鋼基材於 877 ,10 wt % NaCl+ 90 wt % Na ₂ SO4 混合熔鹽浸
		泡 48 小時之(a)黑色腐蝕生成物之 X 光繞射圖與(b) 殘留合金之 X 光繞
		射圖15~16
晑	15,	(a)鐵錳鋁合金鋼基材於 877 ,10 wt % NaCl+ 90 wt % Na ₂ SO ₄ 混合熔鹽
		浸泡 48 小時之 EPMA 截面組織圖,及(b)鋁(c)錳(d)硫(e)氧之 X 光元素分
		佈分析圖16~18
啚	16、	滲鉻之鐵錳鋁合金鋼於 877 , 10 wt % NaCl+ 90 wt % Na ₂ SO ₄ 混合熔鹽浸
		泡 48 小時之 X 光繞射圖18
啚	17,	鐵錳鋁合金鋼滲鉻表層於 877 ,10 wt % NaCl+90 wt % Na ₂ SO4 混合熔鹽
		浸泡 48 小時生成之破孔二次電子影像19
啚	18,	鐵錳鋁合金鋼滲鉻表層於 877 ,10 wt % NaCl+90 wt % Na ₂ SO ₄ 混合熔鹽
		浸泡 48 小時生成之破孔與內侵蝕之截面影像
啚	19,	鐵錳鋁合金鋼滲鉻表層於 877 , 10 wt % NaCl+ 90 wt % Na ₂ SO ₄ 混合熔鹽

浸泡 48 小時之後剝落產生之內侵蝕 EPMA 截面組織圖,及(b)鋁,	, (c)鉻 ,
(d)錳,(e)硫與(f)氧之X光元素分佈分析圖	19~21
圖 20、 刮痕破裂圖 出現裂痕:這刮傷痕跡,顯示碎片失敗和脆片破裂	보22
圖 21、滲鉻材料之微硬度與荷重之關係圖	22
圖 22、ICT 之 Loading-Unloading 曲線圖	23
圖 23、HRC 壓痕實驗結果圖	24~28
圖 24、附著強度品質圖	
表 1、碳化鉻結構與性質	2
表 2、鐵錳鋁合金鋼未滲鉻基材與滲鉻處理試片於 25 , 3.5 % NaCl z	氷溶液之動
電位極化曲線特性值	12
表 3、各試片於 877 , 10 wt % NaCI + 90 wt % Na2S04 混合熔鹽浸泡 4	8 小時之重
量損失	15
表 4、刮痕臨界荷重表	22
表 5、微硬度測試值	22
表 6、ICT 實驗結果數據	23

一、前言

鐵錳鋁合金鋼具有質輕韌性高的特點,該合金鋼系統在高溫氧化與常溫腐蝕環境有 良好的表現,吸引許多學者專家的注意與研究,由於合金成分不含鎳、鉻,材料成本比 傳統不銹鋼低,因此曾被稱為窮人不銹鋼。然而在較嚴苛的環境中,鐵錳鋁合金鋼的性 能就比傳統不銹鋼差。所以如何提高鐵錳鋁合金鋼的抗蝕性,又能保有其密度較低、韌 性高的特質,是值得努力研究的方向。

固體滲銘處理(Chromization)屬於擴散披覆法,傳統的滲銘法大多採用粉末充填 法,滲鉻劑採用鉻或鉻鐵粉末與促進劑 NH4Cl 的混合劑,另外亦添加氧化鋁粉以防止滲 鉻劑燒結。鋼料與滲鉻劑一起放入滲鉻匣,加熱至 950-1050 保持數小時,則鉻會析出 於鋼料表面並擴散至內部。滲鉻法可以分成軟鉻法(Soft Chromizing)與硬鉻法(Hard Chromizing)兩種,二者的差別是擴散進去的鉻金屬是否與碳原子化合。軟鉻法是在極 低碳的鋼料表面擴散生成高含鉻金屬層,目的為抗高溫氧化。硬鉻法則是在中碳鋼表面 生成碳化鉻層,因而達到 HV1600 以上的高硬度,所以耐磨耗性也會增加,同時又具有 優良的抗高溫氧化性,鋼料表面耐蝕性與耐熱性都會提昇。

滲鉻法設備成本與營運成本低廉,由於是將待硬化鋼料與硬化粉末混合充填,因此 形狀複雜的工件也可以輕易的生成硬化碳化鉻層,這是優於物理氣相蒸鍍法(PVD)的特 色,而滲鉻處理會形成擴散層,故而生成之硬層不易剝離,此為其優點。

本研究針對沃斯田鐵相之鐵錳鋁合金鋼,採用固體滲鉻法在材料表層披覆兼具硬度 與抗蝕性之含鉻質硬層,探討該硬質層於常溫腐蝕與高溫熱腐蝕環境中的抗蝕性能。

二、理論探討

2-1.滲鉻處理

材料表面改質技術是目前工業界常用的方法,可以兼顧機材之性質,又能發揮表面 改質層之特點,達到節省成本,提高材料整體性能之目的。

表面改質方法有許多種其中之一是利用熱處理使材料表面發生相變態的方法,例如 火焰淬火、高週波淬火等。利用塑性加工使材料表面發生加工硬化的方法,例如珠擊、 表面壓延等方式。利用擴散或是將新的異種元素導入材料表面,使其表面及近表面強化 的方法,例如滲碳、氮化、滲鉻、離子注入等。

另一類型的表面改質技術是利用披覆來改變材料表面特性的方法,屬於此類的技術 有電鍍、熔著、噴敷、化學蒸著、物理蒸著及其他方式等。

由以上介紹可知,表面改質技術種類甚多,在這些技術當中能有效提高材料表面抗腐蝕性、耐熱性,並且大幅提高表面硬度的技術,則以披覆含鉻的硬質層最顯著有用, 其中碳化鉻硬質層的特性相當耀眼。穩定的碳化鉻(包括Cr₃C₂、Cr₇C₃、Cr₂₃C₆)具 有高硬度、高楊氏係數與高耐磨耗性質,同時具有高熔點與優異抗腐蝕性,因此在工業 上有許多用途。三種結構與化學組成之碳化鉻硬度與分解溫度如表1所示。隨著含碳量 的下降,其硬度與高溫熱穩定性隨之下降。

在鋼鐵材料表面披覆碳化鉻硬質層的方法包括滲鉻(Chromizing)、雷射照射(Laser Irradiation) 電漿噴覆(Plasma Spraying)與物理氣相蒸鍍(PVD)或濺鍍法等,根據Wang 與黃世耀等人的報導,以陰極電弧蒸著法(CAE)與非平衡磁控濺鍍法(UBM)在M2 模具鋼表面披覆碳化鉻(Cr₃C₂)的硬度高(Hv2100至4000) 抗氧化性達730, 優於 CrN鍍膜,抗腐蝕性亦優於CrN 與TiN薄膜,脫模性(抗黏料性)也比CrN 與電鍍硬鉻 薄膜優異,適於半導體封裝模具的應用。

材料	硬度	分解溫度	結構
Cr_3C_2	2700	1895	斜方晶
Cr_7C_3	2100	1780	六面晶體
$Cr_{23}C_6$	1650	1520	立方晶

表1、碳化鉻結構與性質

滲鉻法屬於金屬滲透法,亦稱為擴散披覆法,傳統的滲鉻法大多採用粉末充填法, 滲透劑採用鉻或鉻鐵粉末與促進劑NH4C的混合劑,另外亦添加氧化鋁粉以防止滲透劑 燒結。鋼料與滲透劑一起放入滲鉻匣,加熱至950-1050 保持數小時,滲鉻的表面反應 如下:

$$NH_4Cl$$
 NH_3+HCl $Cr+2HCl$ $CrCb_2+H_2$ $CrCb_2+Fe$ $Cr+FeCb_2$

$CrCh_2+H_2$ Cr+2HCl

$3CrCh_2$ $Cr+2CrCh_3$

由於上示反應使Cr會析出於鋼料表面並擴散至內部。滲鉻法可以分成軟鉻法(Soft Chromizing)與硬鉻法(Hard Chromizing)兩種,二者的差別是擴散進去的鉻金屬是否與碳原子化合。軟鉻法是在極低碳的鋼料表面生成純鉻金屬,目的只有抗高溫氧化,硬 鉻法則是在含碳鋼料表面生成碳化鉻,而達到HV1600-1800的高硬度,所以耐磨耗性也 會增加,同時又具有優良的抗高溫氧化性,鋼料表面耐蝕性與耐熱性都會提昇。Chen 等人以流體床滲鉻法將Cr₂₃C₆硬層披覆至模具鋼表面,達到HV1600-1800的高硬度,在 700 時仍具有抗氧化性。類似的研究結果在文獻中也有許多報導。

滲鉻法設備成本與營運成本低廉,由於是將待硬化鋼料與硬化粉末混合充填,因此 形狀複雜的工件也可以輕易的生成硬化碳化鉻層,這是優於物理氣相蒸鍍法(PVD)的特 色,而滲鉻處理會形成擴散層,故而生成之硬層不易剝離,此為其優點。

2-2.截面輝光放電(GDS)分析

輝光放電分析(GDS)主要應用在材質成份分析及表面縱層分析,是目前所有材料分 析儀器中精確度最高且分析速度最快的儀器之一。

GDS 主要有 DC Source 與 RF Source 兩種。而表面縱層分析技術則是自 DC Source 發展出來的,是一種極為優越的表面分析技術,而 RF Source 能直接分析非導體,這方面目前只能做表面定性分析。

分析樣品時,樣品與陰極接觸,將激發源出口完全遮住,利用 o-ring 使樣品與陰 極完全氣密,以真空浦將激發源抽真空並充入氫氣到 10⁻³ TORRS 並在陽極與陰極間施 加 600~1500V 電壓,如此產生之電漿為激發源,進而發生陰極濺射 sputtering 。其分 析原理即以電漿激發源,將元素的原子激發至活化態然後以分光儀將原子發射光譜線解 析,再以光電倍增管,將此光線轉變為電子訊號,並結合資料拮取電路及電腦系統得到 數據,成份分析依據已存檔的各類材質之各元素檢量線 強度 V.S 濃度 決定待測元 素含量。

表面縱層分析則因不同材料,不同深度的塗層而有不同的濺射速率 sputting Rater ,所以需先用各種不同基質,不同濃度的標準試片得到濃度對強度的資料,再依 各基質的 Sputting Rate 修正。對應元素的濃度會落在一直線上,以此檢量線即可快速 測得成份分佈。

此技術主要應用於表面改質 Surface-madified 或表面塗層 Surface-coated ,例 如鍍鋅、鍍鋁鋅、鋼板、鋼鐵表面的氧化物或氮化物塗層,TiN、TiCN、coating 等鍍層, 測試鍍層厚度,鍍層濃度百分比,鍍層附著量,藉以提昇鍍層機、電、化各種性質之探 討及廣泛之應用。

8



圖 1、輝光放電儀 GDS

2-3. ICT 壓痕破裂試驗原理

微小硬度試驗是測量薄膜鍍層硬度的重要工具, 在測量硬度的過程中必須注意基材效應, 也就是說測量硬度之壓痕深度必須小於薄膜厚度的十分之一, 這就是俗稱的 1/10 規則。因此為了要精確的量到薄膜層的硬度, 荷重就必須減少以免測量到基材的硬度。 在本專題的研究過程, 採用一種極特殊的『壓痕深度感測技術』測試設備來量測滲鉻層 的微硬度以及彈性係數。

在薄膜表面測量硬度時,將會同時形成彈性和塑性變形,圖2是測量硬度過程的壓 痕深度變化,圖3則是荷重與變形曲線圖形。荷重P,材料硬度H與壓痕深度h,三者 的關係可表示如下式:

 $P ∝ E(h^2 - h_r^2)$ (去除荷重時)

其中 h_r 是壓痕器移去後材料之殘留深度,E是材料的彈性係數。在荷重的半週期過程, 會同時發生彈性和無彈性變形,而接觸壓力(~P/a²,a與壓痕器尺寸有關)則保持固 定。由此壓力將可計算材料硬度。在去除荷重過程中則完全屬於彈性變形,因此該接觸 壓力就可以用來計算楊氏係數。

根據以上說明,由去除荷重曲線就可以計算出楊氏係數。測試材料的剛性 S,可以 由圖 4 之去荷重曲線前 1/3 的直線斜率算出,因此獲致之楊氏係數 $Er=S\sqrt{n}/(2β\sqrt{Ac})$, 其中 Ac 為前面提到的壓痕接觸面積,β是無單位之參數,與壓痕器幾何形狀有關。一旦 算出 Er,材料的楊氏係數 E 可由下式算出:

$$\frac{1}{E_r} = \frac{1 - \boldsymbol{n}^2}{E} - \frac{1 - \boldsymbol{n}_i^2}{E_i}$$

公式中 E與v分別是測試材料的楊氏係數與蒲松比,Ei與vi則分別是壓痕器本身的楊氏 係數與蒲松比。ICT壓痕破裂試驗機(圖 5)就是利用上述原理來測量材料微硬度與楊 氏係數的精密設備。



圖 3、測量硬度時荷重與變形曲線圖形





三、實驗步驟

3-1.試片備製

本試驗所採用的鐵錳鋁合金鋼素材以 30Kg 高週波熔解爐於空氣中冶煉,鋼錠經 1100 ,4 小時均質化後熱鍛成扁鋼胚,接著於 1100 進行 1 小時均質退火,再將表面 銹皮刨除,冷軋至厚度 2.2mm 之薄板。最後以水冷式砂輪切割機切成 15 × 5 × .2mm 之 適當尺寸。冷軋後的鋼片實施 1100 ,20 分鐘之退火處理,退火時以氫氣保護以避免 氧化或氮化。鐵錳鋁合金鋼的化學成分為 Fe-30.6 wt % Mn-6.8 wt % Al-0.9 wt % C。

上述切割妥當的鐵錳鋁合金鋼試片表面以 SiC 砂紙加水逐步研磨至 # 1200, 再以 1 µm 氧化鋁粉抛光。各抛光試片浸入酒精以超音波清洗震盪後烘乾備用。

3-2.滲鉻試驗

本試驗採用之固體滲鉻劑配方如下,氧化鋁:鉻鐵粉:氯化銨=67.5:30:2.5(重 量比)。抛光之鐵錳鋁合金鋼試片埋入滲鉻劑之中,並以 304 不銹鋼罐裝填,置於 310 不銹鋼製成之方形套筒,放入高溫箱型爐進行滲鉻處理,該滲鉻裝置如圖6所示。本試 驗之滲鉻溫度為1000,時間為4小時,滲鉻過程於套筒中通入氬氣,以避免鉻鐵粉氧 化。滲鉻處理之試片空冷後自不銹鋼罐中取出,浸入丙酮以超音波清洗震盪後烘乾。

鐵錳鋁合金鋼經滲鉻處理之試片以掃描式電子顯微鏡(SEM)觀察其表面與截面顯 微結構,並以X光繞射儀分析其滲鉻生成層的結晶相。



圖 6、固體滲鉻裝置圖

3-3.電化學試驗

將已滲銘處理及未處理之方形試片置於適當之試片座,使其暴露面積為 1cm²。電 化學試驗所使用機型為 EG&G Model 273A 恆電位儀,動電位極化試驗選用溶液為 25 之 3.5 % NaCl 水溶液。掃描速率為 1 mV/s,以飽和氯化銀電極為參考電極,白金片為 輔助電極。

電化學試驗後的試片以掃描式電子顯微鏡及電子微探儀(EPMA)觀察分析腐蝕表

面型態與元素分佈。

3-4.熱腐蝕試驗

熱腐蝕試驗採用已滲鉻(1000 -4hr)及未滲鉻之鐵錳鋁合金鋼,分別浸泡在加熱至 877 的 10 wt % NaC1與 90 wt % Na₂SO₄ 混合熔鹽(重量 100g)中進行 48 小時試驗。本 試驗於高溫箱型爐中進行,熔融鹽與試片置於高純度氧化鋁坩堝中,各坩堝不加上蓋, 以免阻絕空氣與混合熔鹽之接觸。熱腐蝕試驗後的試片依據 ASTM G1 規範,以 60 之 10 % 硝酸水溶液浸泡 20 分鐘去除其表面腐蝕生成物,各試片試驗前後的重量以精密電 子天秤測量,以測量其腐蝕速率。【 腐蝕後試片重量/腐蝕前試片重量 *100 % 】另一 批相同條件高溫熱腐蝕後的試片,則立刻進行 X 光繞射分析,以探討腐蝕生成物之成分 組成。

熱腐蝕試驗的試片均以掃描式電子顯微鏡及電子微探儀觀察分析腐蝕表面與截面型態及腐蝕生成物的元素分佈。

3-5.X 光繞射分析試驗

以日製 Rigkau 型號 DMAX-B 之 X 光繞射儀分析材料之晶相。試驗過程選用銅靶, 工作條件為 40KV, 100Ma;並加裝 Graphite 單光器。實驗之步進角度為 0.05 度,掃瞄 速度為每分鐘 10 度。

3-6.ICT 試驗步驟

滲鉻之鐵錳鋁合金鋼使用壓痕破裂試驗機(UCT-CSEMEX,CSEM,Switzerland)測量 其彈性係數 Er。 Er 如下式所示

Er=S $\sqrt{n}/(2\beta\sqrt{Ac})$

其中 S 是試樣剛性, Ac 為壓痕器接觸面積, 屬於無單位參數。測試材料的彈性係數 E 即可由下式計算而得: $1/Er = (1-v^2)/E + (1-v_i^2)/Ei$ 。公式中 E、v與 Ei、v_i分別為測試材料 與壓痕器之彈性係數與蒲松比,測試荷重選取 0.3N 及 0.5N,詳細操作步驟請參照附錄。

3-7.刮痕試驗步驟

表面已批覆碳化鉻與 CrN 之鐵錳鋁合金鋼分別使用刮痕試驗機(REVETEST, CSEM, Switzerland)如圖7所示,評估披覆薄膜之附著性,以施加荷重最大值為60N,試片座 平台移動速度為6mm/min 來進行表面刮痕實驗再以光學顯微鏡或SEM 觀察,由刮痕表 面型態以及刮痕試驗機之音波放射訊號來判斷披覆薄膜之臨界荷重、附著性與破壞行為 模式。



圖 7、刮痕試驗機設備圖

3-8.微硬度試驗步驟

表面已批覆碳化鉻與 CrN 之鐵錳鋁合金鋼分別以裝置 Knoop 鑽石錐之微小硬度機 (MHT-4,Aanton Parr, Austria)測量表面硬質層硬度,施加荷重為 5、10、25 克,以觀 察改變荷重對微硬度之影響。

3-9.HRC 壓痕試驗步驟

滲鉻試片用洛氏硬度機進行測試。使用荷重150kg,鑽石圓錐壓痕器在表面測試三點。測試後試片以電子顯微鏡觀察壓痕周圍之破裂型態判斷其附著強度值。

四、結果與討論

4-1.滲鉻組織結果

鐵錳鋁合金鋼經滲鉻處理後之試片截面微結構如圖 8 所示,其滲鉻生成層的平均厚度 為 11.66 \pounds .7 µ m,滲鉻層與基材之間有些孔洞,根據研究是由於 Kirkendall Effect 所造成。 滲鉻層表面與表層以下 5 µ m 的 X 光繞射圖形如圖 9 所示,由分析結果可知,在滲鉻表層 主要是(Fe,Cr)₂N_{1-x} 相,其次則是 Cr₂₃C₆ 相。在滲鉻層內部,距離表面 5 µ m 的生成組織主 要以 Cr₇C₃ 相為主, Cr₂₃C₆ 相次之,而(Fe,Cr)₂N_{1-x} 相則消失不見。



圖 8、鐵錳鋁合金鋼於 1000 滲路 4 小時的截面滲鉻層二次電子影像



圖 9.鐵錳鋁合金鋼滲鉻表層與表層下 5 µ m 深度滲鉻層之 X 光繞射圖

圖 10(a)為滲鉻層之表面微結構型態,可明顯觀察到不規則之晶粒形狀,並有析出物在 晶界形成。以電子微探儀分析發現在滲鉻表層有微小的氧化鋁介在物等缺陷(如圖 10(b)、 (c)所示)。此種氧化鋁介在物是試片在滲鉻過程中,由於滲鉻粉末殘存的空氣或水氣與基 材的鋁元素氧化所形成,該缺陷對於滲鉻鐵錳鋁合金鋼之抵抗熱腐蝕性能會有相當程度的 影響,其嚴重性將在下節作深入探討。



(a) SEI



(b) Al



(c) O

圖 10、鐵錳鋁合金鋼滲鉻表層的(a)表面層二次電子影像及(b)鋁(c)氧之 X 光元素分佈分析 圖

4-2.電化學試驗結果

鐵錳鋁合金鋼未滲鉻基材與滲鉻處理試片於 25 , 3.5 % NaCl 水溶液之動電位極化曲線如圖 11 所示,其腐蝕電位等特性值列於表 2。比較二者之試驗數據,經滲鉻處理的試片 具有較高之腐蝕電位,極高的孔蝕電位與非常低的腐蝕電流密度。由此可見滲鉻處理能非 常有效的大幅提高鐵錳鋁合金鋼在 3.5 % 氯化鈉水溶液的常溫抗腐蝕性質。

表 2、鐵錳鋁合金鋼未滲鉻基材與滲鉻處理試片於 25 , 3.5 % NaCl 水溶液之動電位極化 曲線特性值

∖ 特性	Ecorr*	Epp*	Icorr*
「「直	(mV)	(mV)	$(\mu A/cm^2)$
材料	腐蝕電位	孔蝕電位	腐蝕電流
			密度
基材	-727.9	-319	59.27
滲鉻試片	-481	+908	1.246



圖 11、鐵錳鋁合金鋼未滲鉻基材與滲鉻處理試片於 25 , 3.5 % NaCl 水溶液之動電位極化 曲線

圖 12(a) 是滲鉻處理試片經過動電位極化試驗後的滲鉻層表面型態,試片表面產生許 多細小蝕孔,表面之細小氧化鋁介在物仍然存在(如圖 12(b)、(c))。除了細小缺陷之外, 圖 13(a)是另一種滲鉻處理試片的表面缺陷,表面除了極化試驗生成之微小蝕孔之外,另有 一個寬度約 40 µ m 的孔洞。值得注意的是即使試片在滲鉻過程局部氧化產生較粗大的氧化 鋁銹皮(如圖 13(b)、(c)所示),而使得滲鉻層出現尺寸較大的破洞,但是該破洞似乎並不 會對於試片之常溫抗蝕性造成嚴重之傷害。



(a) SEI



(b) Cr



(c) Al

圖 12、鐵錳鋁合金鋼滲鉻表層經過 25 , 3.5 % NaCl 水溶液動電位極化測試的(a)表 面層二次電子影像及(b)鉻,(c)鋁之 X 光元素分佈分析圖



(a) SEI



(b) Al



(c) O

圖 13、鐵錳鋁合金鋼滲鉻表層經過 25 , 3.5 % NaCl 水溶液動電位極化測試的(a)表面破孔 二次電子影像及(b)鋁, (c)氧之 X 光元素分佈分析圖

4-3.熱腐蝕試驗結果

10 wt % NaC1與 90 wt % Na₂SO₄ 混合鹽之熔點為 800 ,因此本試驗之混合鹽於 877 之試驗溫度已為熔融狀態。鐵錳鋁合金鋼未滲鉻基材、滲鉻試片於 877 之 10 wt % NaCl 與 90 wt % Na₂SO₄ 混合熔鹽浸泡 48 小時的重量損失列於表 3。鐵錳鋁合金鋼未滲鉻基材的 重量損失是其他試片的 25 倍以上。

表 3、各試片於 877 , 10 wt % NaCl+ 90 wt % Na₂SO₄ 混合熔鹽浸泡 48 小時之重量損失

試片種類	重量損失 (mg/cm ² .)
鐵錳鋁合金鋼未滲鉻基材	452.24
鐵錳鋁合金鋼滲鉻試片	34.51

鐵錳鋁合金鋼未滲鉻基材試片表面形成非常厚的黑色腐蝕生成物,合金於試驗後幾乎腐蝕盡淨,黑色腐蝕生成物以 X 光繞射分析其主要組成為 MnFe₂O₄、 -MnOS 與 MnOS (如圖 14(a)所示)。將腐蝕層剝除,以 X 光繞射分析殘留合金表面之主要組成為 MnS、-MnOS、MnOS 與 -Fe (如圖 14(b)所示)。由於在 Fe、Mn、A1合金系統之硫化反應中, 相對 1 mole 硫, MnS 具有最低形成自由能,其次是 Ab₂S₃, FeS 則最不穩定,因此錳是鐵 錳鋁合金鋼硫化反應之主要元素。原本沃斯田鐵相的基材因為熱腐蝕生成大量的 MnFe₂O₄ 與 MnS 相,因為錳元素耗竭而導致基材產生相變化,由沃斯田鐵相變成肥粒鐵相。





圖 14、鐵錳鋁合金鋼基材於 877 , 10 wt % NaCl+90 wt % Na₂SO₄ 混合熔鹽浸泡 48 小時之 (a)黑色腐蝕生成物之 X 光繞射圖(b) 殘留合金之 X 光繞射圖

圖 15 為鐵錳鋁合金鋼未滲鉻基材剝除外層黑色腐蝕層之截面 EPMA 分析結果,由圖 可見附著於合金外表的腐蝕層主要為錳、硫、氧,並且沿著晶界向合金內部產生內侵蝕。 少量而不連續的氧化鋁層在腐蝕生成層與基材之間形成,不過因為較微量而無法以 X 光繞 射分析出來。



(a) SEI



(b)Al



(c) Mn



(d)S



(e) O

圖 15、(a) 鐵錳鋁合金鋼基材於 877 , 10 wt % NaCl+90 wt % Na₂SO₄ 混合熔鹽浸泡 48 小時 之 EPMA 截面組織圖,及(b)鋁(c)錳(d)硫(e)氧之 X 光元素分佈分析圖

經過滲銘處理的鐵錳鋁合金鋼試片於熱腐蝕試驗之後的重量損失最小,試片表面以 X 光繞射分析其主要組成除了(Fe,Cr)₂ N_{1-x}、Cr₂₃C₆、Cr₇C₃等滲鉻層之外, a-Fe 與 MnS 相亦 被發現(如圖 16 所示)。圖 17 是滲鉻試片腐蝕後之表面型態,有些局部之破孔產生。進一 步觀察其截面組織型態發現,如果滲鉻層本身緻密,沒有氧化鋁等缺陷,則其保護性非常 好,滲鉻層底下的基材組織無任何腐蝕現象發生。而一旦滲鉻層本身不緻密或者存在氧化 鋁等缺陷,氧化鋁被 877 之 NaCl與 Na₂SO₄ 混合熔鹽侵蝕破裂而成為熱腐蝕的快速通道, 底下之基材被熔鹽侵入而產生極嚴重之內侵蝕孔洞,圖 18 即其證明。



圖 16、滲鉻之鐵錳鋁合金鋼於 877 , 10 wt % NaCl+90 wt % Na₂SO₄ 混合熔鹽浸泡 48 小時 之 X 光繞射圖



圖 17、鐵錳鋁合金鋼滲鉻表層於 877 , 10 wt % NaCl+ 90 wt % Na₂SO₄ 混合熔鹽浸泡 48 小 時生成之破孔二次電子影像



圖 18、鐵錳鋁合金鋼滲鉻表層於 877 , 10 wt % NaC1+90 wt % Na₂SO₄ 混合熔鹽浸泡 48 小 時生成之破孔與內侵蝕之截面影像

仔細分析鐵錳鋁合金鋼滲鉻層剝落之後,基材的熱腐蝕截面組織與元素再分佈(如圖 19 所示),其腐蝕情形與未滲鉻之基材相同,部分基材因脫錳而變態成為肥粒鐵。



(a) SEI



(b) Al



(c) Cr



(d) Mn



(e) S



(f) O

圖 19、鐵錳鋁合金鋼滲鉻表層於 877 , 10 wt % NaCl+90 wt % Na₂SO₄ 混合熔鹽浸泡 48 小 時之後剝落產生之內侵蝕 EPMA 截面組織圖,及(b)鋁,(c)鉻,(d)錳,(e)硫與(f)氧 之 X 光元素分佈分析圖

一般而言,材料表面如有氧化物等介在物,表面裂痕等缺陷,其抗蝕性會因而劣化, 此現象在高溫熱腐蝕尤其明顯。由以上分析可知,經過1000 ,4小時之固體滲鉻處理的 鐵錳鋁合金鋼在 877 之混合熔鹽熱腐蝕性質與其滲鉻層之緻密度與缺陷情形息息相關。 任何滲鉻過程所生成的氧化鋁等缺陷都將成為熱腐蝕的捷徑,導致鐵錳鋁合金鋼基材之嚴 重內侵蝕。

4-4.刮痕實驗分析

由刮痕試驗之結果顯示,各刮痕編號之臨界荷重如表4所示,滲銘處理試片之平均臨 界荷重為38.4 £J.9N。滲鉻試片承受38N以上荷重才開始產生薄膜破片,基材並產生順應 性裂痕(Conformal cracking)。且滲鉻處理屬於擴散反應,因此生成之碳化鉻層臨界荷重與 附著性十分優良。以EPMA 觀察發現,產生薄膜破片位置幾乎都在錳鋁氧化物缺陷之處發 生,因此硬質層表面缺陷狀態對關鍵機械性質之影響極大,若能有效減少表面缺陷,則可 提高其機械性質。

刮	痕	編	號		臨	界	荷	重	
#1					48.2	2N			
#2					32.6	5N			
#3					37.0)N			
#4					29.5	5N			
#5					44.8	3N			
平	均				38.4	1±7.9	N		

表4、刮痕臨界荷重表



圖 20、刮痕破裂圖 出現裂痕:這刮傷痕跡,顯示碎片失敗和脆片破裂

4-5.微硬度分析

於量測微硬度時必需考慮硬質層厚度與荷重之間關係,(依表 5、圖 21 所示)因基材效 應故當荷重愈大則微硬度值愈小,所以分析時施加荷重不可太大以免測量到底材硬度,根 據實驗 Cr23C6 硬度為 1200-1400HV, Cr7C3 硬度為 2000-2500HV, 而 CrN 硬度為 1100Kgf/mm²,本實驗所得到之較高硬度應與硬質層晶粒尺寸、鐵錳鋁基材熱膨脹係數等 性質有關,但其關聯性仍需再深入研究。

表 5、微硬度測試值							
荷重	25gf	10gf	5gf				
#1,1000 ,4h,滲鉻微 硬度值	1970±115	2729±148	3414±164				



4-6.ICT 實驗結果

鐵錳鋁合金試片於 1000 -4hr 滲鉻處理之結果數據如下,施予的應力為 0.3N 和 0.5N, 以 0.3N 和 0.5N 做的壓痕實驗,而 0.3N 所得到的平均硬度值為 1381 而楊氏系數之平均值 為 473.9448Gpa; 0.5N 所得到的數據楊氏係數之平均值為 393.2199Gpa;而硬度之平均值 為 1468.5,由此可知此滲鉻材料之試片,具有良好的抗塑性變形能力,和不易受外力破壞 等優點。

#1,1000C	-4hr			
0.3N	ht	hp	Ex	
1	1.185	0.977	513.9164	Gpa
2	1.129	0.877	433.9733	Gpa
average			473.9448	Gpa
std			56.5283	Gpa
0.5N	ht	hp	Ex	
1	1.486	1.184	453.793	Gpa
2	1.49	1.111	332.6468	Gpa
average			393.2199	Gpa
std			85.66327	Gpa

表 6、ICT 實驗結果數據



4-7.HRC 試驗結果

比照圖 22(a)與圖 23 可知此滲鉻層之強度品質為 HF1,而圖 22(c)所示之剝離主要是 (Fe,Cr)₂N_{1-X} 薄膜和碳化鉻之間附著性差所造成之剝離現象。



(a) indent 1, no spalling



(b) circular crack in indent1



(c) indent2, CrC spalled



(d) circular crack in indent2



(e) spalled CrC



(f) CrC cracks in the center of indent1



(g) spalled CrC



(h) Fe mapping



(i) Mn mapping



(j) O mapping



(k) Al mapping



(l) Cr mapping



(m) N mapping

圖 23、HRC 壓痕實驗結果圖(a)第一個壓痕孔洞周圍無滲鉻層剝落,(b)第一個壓痕孔洞之 圓周狀裂紋,(c)第二個壓痕孔洞周圍有滲鉻層剝落,(d)第二個壓痕孔洞之圓周狀 裂紋,(e)剝落之滲鉻層破片,(f)第二個壓痕孔洞中心,(g)第二個壓痕孔洞周圍剝 落之滲鉻層破片,(h)鐵元素 mapping,(i)錳元素 mapping,(j)氧元素 mapping,(k) 鋁元素 mapping,(l)鉻元素 mapping,(m)氮元素 mapping



圖 24、附著強度品質圖

五、結論

本研究以 1000 ,4 小時之固體滲鉻法在 Fe-30.6Mn- 6.8AI-0.9C 試片表面披覆生成碳 化鉻等含鉻質之硬質層,以 25 ,3.5wt%氯化鈉水溶液的電化學測試,以及 877 的 10 % NaCl與 90 % Na₂SO₄ 混合熔融鹽之熱腐蝕試驗,再以 X 光繞射儀、刮痕實驗與微硬度實 驗來分析,並以 ICT 實驗及洛氏壓痕實驗來判定其機械性質而獲得以下之結論:

- Fe-30.6Mn-6.8AI-0.9C 試片以固體滲鉻法於表面披覆生成 (Fe,Cr)₂N_{1-x}與Cr₂₃C₆相,較內 層則主要是 Cr₇C₃相,滲鉻層平均厚度為 11.66 £.70 µm,其微小硬度值為 HK 1970±115 (25gf)。
- 2.Fe-30.6Mn-6.8AI-0.9C 試片之滲鉻層對 25 , 3.5wt%氯化鈉水溶液有極優良的抗蝕性。
- 3.Fe-30.6Mn-6.8AI-0.9C 試片之滲鉻層對於 877 的 10 % NaCl 與 90 % Na₂SO₄ 混合熔融鹽之 熱腐蝕抵抗性有極優良的表現。
- 4.Fe-30.6Mn-6.8AI-0.9C 試片之滲鉻層表面的緻密性與氧化物缺陷的形成是影響其抗蝕性 的重要因素。
- 5. ICT 實驗以 0.3N 所得到的平均楊氏係數為 473.9 Gpa; 0.5N 所得到的楊氏係數之平均值 為 393.2 Gpa;由此可知此滲鉻材料之試片,具有良好的抗塑性變形能力,和不易受外力 破壞等優點。
- 滲銘處理試片之滲銘層附著強度品質為 HF1,而滲銘層剝離主要是因為 (Fe,Cr)₂N_{1-X} 薄 膜和碳化鉻之間附著性差所造成。
- 7. 滲鉻處理試片以刮痕試驗測量之平均臨界荷重為 38.4 ± 9N。滲鉻試片承受 38N 以上荷 重才開始產生脆片破裂。
- 8. Fe-30.6Mn-6.8AI-0.9C 試片經過 1000 , 4 小時之固體滲銘表面改質處理後,獲得極佳 之抗腐蝕性與極優異之微硬度與附著性等關鍵機械性質。

六、參考文獻

- 1.李志偉,防蝕工程,第十三卷第四期(2000)139
- 2.金重勳,熱處理,復文書局, 202(1998)
- 3.R.C.Jongblond, Materials Science Forum 163-165(1994) 611-618
- 4.蘇永華,"鐵基合金於氯化鈉/硫酸鈉混合鹽之熱腐蝕",國立台灣科技大學機械工程系碩士論文,(1999)
- 5. 王朝正, 蘇永華, 防蝕工程, 第十三卷第一期(1999) 33
- 6.李志偉,林熾燦,1999, "添加合金元素對鐵錳鋁鉻合金鋼腐蝕行為之影響",中華民國防蝕工 程學會 88 年度論文發表會, pp.155-160
- 7.李志偉, 黃琮凱, 尹文, 魏毅竭, 林雨調, 蔡旗峰, 2001, '披覆含鉻質硬層之 Fe-Mn-Al 合 金鋼耐蝕性研究'', 中華民國防蝕工程學會九十年度論文發表會, pp. 535-549
- 8.李志偉, 2001,"披覆含鉻質硬層之鐵錳鋁合金鋼耐腐蝕性與關鍵機械性質測量", 中國材料 科學學會 90 年研討會

七、附錄

7-1.ICT 試驗操作步驟

- 1. 開除濕機。
- 將所有插頭插入延長線插座上。先開 PC,以及所有機器,最後再開 ICT,讓 機器熱機 30 分鐘以上。
- 3. 開PC後,進入"測試軟體選項"。
- 4. 進入 Change setup,執行 Modify data pathname。
- 5. 等待熱機過程中,可先調整面板上之"Fn offset": (a)30N [直接調] (b)10N[按著 switch 調]。兩者皆調到趨近"-00.00"。
- 等待熱機過程中,將試片置於試片座上,選 Adjust sample position/Microscope, 此時平台一定要先下降 在顯微鏡下觀察試片表面要進行測試的區域是否 平整。若否,則以手微調移動試片位置,找尋符合標準之試片位置。
- 7. 決定測試位置後將試片座下降使試片表面明顯低於 ICT 之 Indenter, 選擇 Adjust sample position/Indenter, 試片會移至 Indenter 下方。
- 8. 熱機完畢後,轉動調節輪使試片座上升至距離"參考環"約 0.2~0.4mm 處,(越 靠近越好,可節省時間,距離太遠則機器會讀不到數字)。要由兩個以上的方 向觀察試片表面是否與參考環平行,若否,則必須藉由試片座的微調達到所 需的平行度。完成後將升降用的調節輪卡筍所上。所上時試片座會微微上升。
- 9. 將物鏡上調,以免撞到試片。
- 10. 執行 Change setup/Penetration depth sensor adjustment Indenter 參考環會漸漸 下降至試片表面並壓住試片,執行完畢後會有 Z數值顯現於螢幕上,利用 粗調 金黃色小紐,要用極小一字起子整 與微調 黑色數字轉紐 將此數 值調至-20000 即完成校準工作。
- 11. 利用 Adjust sample position/Microscope 指令,將試片移回 OM 下,執行 Creat point 動作。
- 12. 利用鍵盤上 Page up、 page down、home 、end 移動試片位置, 方向鍵可以 微調,按"S"將位置存檔,按"R"可以 review 剛才所選擇的位置 按空白鍵可 以看各選擇位置。
- 13. 完成 Creat point 之動作後,下指令使試片座移回 Indenter 下方,執行 Start a new measurement。
- 14. 參數設定 Instrument setup :
 - (a) Selection mode 設定 Fmax, 即最大荷重值(可選擇之最小值為 0.1N)。 Depth range 不用改。
 - (b) Displacement mode : Variable
 - (c) Loading rate:與Fmax 值相同。(可選擇之最小值為 0.2)
 - (d) Frequency factor:不必去動
 - (e) Pause before unloading: 設定 dewell time-- 15 sec.
 - (f) AE sensitivity: 4(數值越高敏感度越高,可設1-9)

- 15. 進行測試。改變參數或換試片則重複第11步驟。
- 16. 關機。
- 17. 退出軟體並選擇 DOS 模式,在根目錄下 park 硬碟。先關 ICT 主機,次關電腦。 最後記得將延長線插座開關關掉,或將所有插頭拔掉。